# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-251747

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成1年(1989)10月6日

H 01 L 23/50 23/28 G-7735-5F A-6412-5F

審査請求 有 請求項の数 4 (全6頁)

**公発明の名称** 半導体装置およびその製造方法

②特 顧 昭63-78507

金出 顧 昭63(1988)3月31日

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工 勉 明 者 仲 包発 神奈川県川崎市幸区小向東芝町』 株式会社東芝多摩川工 퓽 Ш 啓 ⑦発 胟 老 市 場内 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工 淳 **E**F 何発 明 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑪出願人 株式会社東芝 神奈川。
⑫代理人 弁理士佐藤 一雄 外2名

明 恒 书

#### 1. 免明の名称

半導体装置およびその製造方法

## 2. 特許請求の範囲

1. 単導体ペレットと、この半導体ペレット を数せるための所要の厚みをもったペッドと、前 記半導体ペレット内の素子と外部との間の接続を 行うためのリードと、前記半導体ペレット、前記 ペッド、および前記リードの一部を構成する ナリード部を封止するモールド樹脂と、前記半導 体ペレットと前記インナリード部の一端とを接続 するポンディングワイヤと、を備える半導体装置 において、

前記ペッドの周辺上下線を、断面凸弧状に形成 したことを特徴とする半線体装置。

2. 請求項1記載の半導体装置の製造方法に おいて、ペッドの構辺部のみが露出するようにレ ジストをパターニングし、露出部分のみをエッチ ングして断面凸弧状に加工することを特徴とする 半導体装置の製造方法。

- 3. 請求項1記載の半導体装置において、更にインナリード部のポンディングワイヤとの接続 遠の上下縁をも、断面凸弧状に形成したことを特 強とする半導体装置。
- 4. 請求項2記載の半導体装置の製造方法において、更にインナリード部の機能場部をも跨出するようにレジストをパターニングすることを特徴とする半導体装置の製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(血業上の利用分野)

本発明は半導体装置およびその製造方法、特に 半導体装置内のリードフレームの構造およびその 加工方法に関する。

(従来の技術)

現在量産されている最も一般的な半導体装置は、 半導体ペレットと、この半導体ペレットを載せる 

# (免明が解決しようとする準温)

従来の半導体装置には、使用環境によってモールド樹脂内にクラックが発生するという問題点が あった。このような問題は、たとえば、1.

Fukuzawa etal.

[MOISTURE RESISTANCE

p ; 水蒸気圧(kg/ml)

k ; 定数

であり、

左辺>右辺 のときはクラックが発生しない 以合物は

左辺<右辺 のときはクラックが発生する危 陰循域

左辺=右辺 のときは両者の境界線 を示す(彼文献第5箇参照)。

しかしながら、現実的には、上述の判定式における安全領域の条件を属す半導体装置であっても、クラックの発生が認められ、製品の少留りを低下させる大きな問題となっている。そこで本発明は、熱が作用する使用環境においても、モールド樹脂内にクラックが発生することのない半導体装置およびその製造方法を提供することを目的とする。 〔発明の構成〕

(課題を解決するための手段)

本発明は、半導体ペレットと、この半導体ペレットを載せるための所要の厚みをもったベッドと、

DEGRADATION OF PLASTIC
LSIs REFLOW SOLDERING」
(IEEE/IRPS Vol. 9/85)
p. 192 (1985) )において指摘されている。この文献によると、半導体装置のモールド樹門の収むれた水分(放文献第2回(a))に対して、実装時の無処理(放文献第1回(b))が加えられると、水分が無発するときの圧力によってモールド樹脂にクラックが発生する(放文献第2回(b))ことが示されている。また、このときの応力は、チップサイズあるいはペッドサイズ、および樹脂の程類、所みによって表わすことができるいは、対象によってが発生するか否かは、次の料定式により料定することができるとされている。

 $\sigma \sin s \ge 6k (a^2/t^2) P \qquad (1)$ 

υ Bax ; 最大曲げ応力 (kg/ml)

a : チップあるいはベッドのサイズ (ss)

t ; 松脂厚(ma)

半導体ペレット内の業子と外部との間の接続を行うためのリードと、半導体ペレットとリードとを 接続するポンディングワイヤと、これらを封止す るモールド樹脂と、を備える半導体装置において、 ペッドの周辺上下鉄、およびリードのポンディン グワイヤとの接続端の上下鉄を、断面凸弧状に形 成したものである。

また、本免明は上述の半導体装置を製造する場合に、ペッドの別辺部およびリードの技統端部の みが話出するようにレジストをパターニングし、 話出部分のみをエッチングして断面凸弧状に加工 するようにしたものである。

(作 用)

第9回および第10回は、従来の半導体装置の クラック発生試験結果を示すグラフである。各グ ラフにおいて、機能はテストに使用した半導体装 置のペッドの一辺の長さ(mm)を示し、緩蝕は同 装置のモールド樹脂の厚み(mm)を示す。グラフ 上のプロットは、その座標位置が示す数値(ペッ ドの一辺の長さ、モールド樹脂の厚み)をもった 半導体装置に所定の温度を加えた場合に、クラックが発生するか否かを示す。ここで無丸は10個のサンプルのいずれもクラックが発生しなことを示す。また、三角は10個のサンプルのうちの一部(通常、1~2個)にクラックが発生したことを示す。第9回は所定温度として215でを2分間与えた場合の結果を示す。

前述の利定式(1)によれば、それぞれグラフに示すような境界線を境として、安全領域と危険領域と改変を領域の条件を設たす事ではない。安全領域の条件を設定ないませばない。ところが現実には、グラフの三角形のプロットで示す場合に、クラックが発生しているファトで示す場合に、クラックが発生しているクラットで示す場合に、グラックが発生しているクラットの発生が、ペッドの周辺部おることに超四することを見出だしたものであり、この鋭利な部分に

辺部の上継および下録に鋭利部2aが形成され、。 インナリード部31の接続端の上継および下縁に 鋭利部3aが形成されている点である。これらの 鋭利部は、リードフレームを製造する工程時に自 然に発生するものである。ところが、このような 鋭利部が存在すると、実装時に熱が加えられた場 合、この説材部から第3回に示すようにクラック ちょが仲ぴるのである。第4回は、ベッドの一辺 の長さが5m、モールド樹脂の序みが1.3mの 従来装置に、215℃の進度を2分間加えた時に 発生したクラックの様子を示す図で、第3図の破 線部分の拡大図に招当する。本顧発明者は、この クラックちょが鋭利部2aによって誘発させられ るものであると認識した。すなわち、この説利部 に内部応力が出中することにより、クラックが誘 免させられるものと考えられる。本顧発明者は、 鋭利部の形成方向と発生するクラックの方向とに 相関関係があることを確めたのである。そこで、 第1因に示すように、従来投利部が存在していた 部分に断面凸弧状部20、30を形成したのであ 対して形状を滑らかにする処理を施すことにより、 安全領域におけるクラックの発生を抑制したもの である。

#### (支施例)

# 本発明の装置

以下、本免明を図示する実施例に基づいて説明する。第1図は本免明の一実施例に係る半導体装置の断面図である。この装置の特徴は、第2図の提来である。これらの装置は、いずれも、半導体がレット1と、この半導体ベレットを載せるための所要の原本でと外部との間の接続を行うためのリード3と、を有する。リード3はボンディングワイヤ4によって半導体ベレット1と電気するインナリード3の一部を構成するインナリード第3の外部にはアウタリード第32のみが露出する。

第2回に示す従来袋獣の特徴は、ペッド2の別

る。このように、鋭利部を断面凸弧状部とすることによって、従来安全領域において見られたクラックの発生を完全に抑制することができる。

#### 実施例の効果

50個の従来装置と50個の本職装置とを、国 一の温度条件下におき、クラック発生事を測定し た実験の結果を以下に示す。

<b>22</b>	皮	金温	215 °C	240℃	260 °C
從來	袋里	0/50	24/50	42/50	50/50
* 0	袋型	0/50	0/50	0/50	0/50

上掲の表は、いずれも各所定温度に2分間おいた場合に、50個のサンプル中、クラックが発生したものが何個あったかの不良免生率を示す。クラックの充生の有無は、サンプルを切断した断面観察によって行った。このように、本願复置は従来装置に比べ、クラックの充生率が非常に低いことがわかる。

一般に半導体装置は実装時に、Vapor Phase Soldering 、赤外線加熱、半田槽漬け、などの加 熱条件下におかれるが、本顔発明の装置はこれら の実装時の加熱に十分な耐熱性を育するものとな x

## 本発明の製造方法

供いて、第1図に示すような構造をもった半帯体整置の製造方法の一実施例を示す。一般に、リードフレームは第5図に示すようなシート材あるいはコイル材などからなる素材100を示定のパターンに加工の終了したのリードフレーム110を示す単位領域111~114を有し、各単位領域はそれぞれ向じパターンを有する。第7回図(ロー単位領域111の評価のの一単位領域111の評価のである。(b)~(d) は同図(a) の A - A / 断面図である。

第8回は本発明による半導体装置の製造方法の リードフレーム製造工程の流れ図である。まず、 余付100を洗浄し(ステップS1)、これにレ ジストを塗布、乾燥する(ステップS2、S3)。

使温郎のレジストが除去されるようなパタームとにする。第7回(c) は現像後にリードフレームに扱いないアウムの は現像後にリードフレームの は現像をである。ベッド2 の母 辺 の は し ジスト 6 が除去され、鋭利郎 3 a が に ひ の ー は し ジスト 6 が 像 去され、 鋭利郡 3 a が な こ の よっ チングにより、 鋭利郡 2 a 。 3 a が れ に ひ の エッチングにより、 鋭利郡 2 a 。 3 a が れ な の エッチングにより、 鋭利郡 2 a 。 3 a が れ な の エッチングにより、 鋭利郡 2 a 。 3 a が れ な の エッチングにより、 鏡 利 部 2 a 。 3 a が れ な の エッチングにより、 鏡 利 部 2 a 。 3 a が 形 成 さ れ た リードフレームが 得 られる。

この後の工程は従来と同様である。すなわち、このリードフレームをめっきし(ステップS14)、テーピングを行い(ステップS15)、 最終検査(ステップS16)を行う。このような 加工を行って得られたリードフレームを用いて、 次にこれにパターンの娘付けを行い(ステップS4)、現象する(ステップS5)。これにより、 常材100上に形成されたレジストにパターンが 転写されたことになる。狭いて、狭ったレジストをマスクとしてエッチングを行い(ステップS7)、 第6回に示すようなリードフレーム110が得られる。ここまでは、従来の加工方法と全く同様で あり、このときのリードフレームの断面は第7回 (b) に示すようになり、 袋利耶2a.3aが存在する。

校くステップS8~Sよろまでの工程が、本発明特有の工程となる。ごの工程により投利部2a.3aが除去され、新面凸弧状部20.30が得られる。まず、ステップS7までの工程で得られたリードフレーム110にレジストを塗布、乾燥する(ステップS8.S9)。狭いて、パターンの境付けを行い(ステップS10)、現象する(ステップSS11)。このパターンは、リードフレームのペッドの周辺部およびインナリード部の按

半導体装置を構成すれば、第1図に示すようなク ラックの発生の少ない装置が得られる。

なお、上述の実施例においては、ペッドの周辺 上下縁およびインナリード部のポンディングワイ ヤとの接続端の上下縁ともに断面凸弧状に形成す る場合を示したが、ペッドの周辺上下縁のみを断 面凸弧状にしても本発明の効果は得られる。

以上のとおり、本発明によれば半導体装置内に 対止されたペッドの周辺上下線、およびインナー リード部の一端の上下線を、新面凸弧状に形成す るようにしたため、鋭利部の存在に起因するクラックの発生を抑制することができる。

## 4. 図面の館単な説明

(発明の効果)

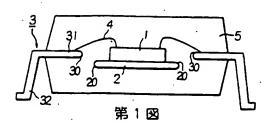
第1 図は本允明の一実施例に係る半導体袋置の 断面図、第2 図は従来の半導体袋置の断面図、第 3 図は従来の半導体装置におけるクラック発生を 示す断面図、第4 図は発生したクラックの拡大図、 第5 図はリードフレームを作成するための柔材を 示す料視図、第6図は一般的なリードフレームの上面図、第7図は本発明によるリードフレームの加工工程を示す図、第8図は本発明によるリードフレームの加工工程を示す流れ図、第9図および第10図は従来の半導体装置についてのクラック発生試験の結果を示すグラフである。

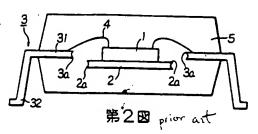
1…半導体ペレット、2…ベッド、2a…鋭利

部、20…断面の弧状部、3…リード、3a…鋭Sharftuck

利率、30…断面の弧状部、31…インナリード fv.ナーー

本、32…アウタリード部、4…ポンディングワイヤ、5…モールド樹脂、5a…クラック、6…
レジスト、100…素材、110…リードフレー
ム、111…リードフレームの単位領域。





出版人代理人 佐 蘇 一 雄

